



川崎市

初心者歓迎



フォトマスク作製

2023年度第1回 ナノアブスクエア 講習・実習会

NANOBIIC 会議室 2

場所

(川崎市幸区新川崎 7-7 新川崎・創造のもり
J R新川崎駅から徒歩 10分)

5 / 1 1 (木)

13:30 - 16:30

※講習 1 時間、実習 2 時間

講師

山本 貴富喜 先生 (東京工業大学工学院 准教授)

実習内容

フォトレジストへのリソグラフィの体験実習

実習機器

レーザー直接描画装置
(Heidelberg Instruments 社製DWL66fs) *



申込フォーム

* 機器詳細仕様は「NANOBIICオープンラボ」ホームページ
<https://open-labo.skr.jp/> の設備一覧をご覧ください。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「フォトマスク作製講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

定員 : 先着 5 名程度 参加費 : 11,000円 (実費+コロナ対策実費)

主催 : 4 大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC), 川崎市
申込 : 下記申込フォームよりお申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9PK_bEuauC-2E0BIZcj9vPPJHah1zaxQpuhaq_bPNlenDLg/viewform



日本工学会
ECEプログラム認定

問い合わせ先

篠原 俊朗 Tel:080-6560-3061

真期 彰 Tel : 080-6560-3060

E-mail : nano-micro@open-labo.jp

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所

新川崎・創造のもり NANOBIIC事務室